



-----学术交流-----

- [会议预报](#)
- [国际会议](#)
- [进展报道](#)

[联系我们](#)[在线咨询](#)国内仪器仪表、测量控制与自动化领域
权威的学术团体

当前位置: 学术交流 > 国际会议

-----关键字搜索-----



2009光学仪器与技术国际会议(OIT'09)召开

2009年10月19-22日,由中国仪器仪表学会(CIS)、中国光学学会(COS)、国际光学工程学会(SPIE)联合主办的“2009光学仪器与技术国际会议”(2009 International Conference on Optical Instrument and Technology, OIT'09),在上海光大国际会展中心举办。

本次会议共录用论文470余篇,其中境外文章54篇;参会代表370余人,其中外宾48人,国内外专家十余人,其中包括中国仪器仪表学会理事长庄松林院士;俄罗斯科学院院士Yuri Chugui;日本光学学会副主席Kimio Tatsuno; SPIE代表、台湾阳明大学教授Chiou Arthur; 欧洲光学学会秘书长Paul Urbach; 俄罗斯光学学会副主席Irina L.Livshits教授等。大会主席:庄松林院士。

大会报告六篇,分别为:俄罗斯科学院Yuri Chugui院士作“针对产业界和科学研究中一些紧迫任务的光学测量系统和技术”;中国仪器仪表学会理事长庄松林院士作“光学系统中微纳规模的光学装置及其应用”;日本光学学会副主席Kimio Tatsuno作“光子领域的未来挑战 - 追求绿色数字经济”;澳大利亚Minnesota大学Tianhong Cui教授作“聚合物发展之路:从微机电系统到纳机电系统”;美国加利福尼亚大学Zhongping Chen教授作“光学相干层析成像和微观内窥镜多光子成像”; SPIE代表、台湾阳明大学Arthur Chiou教授作“从光子显微镜到摆动和跳跃光镊:原理和生物医学应用”。

大会分8个专题,分组宣讲:光学系统和现代光电仪器;光镊与显微成像;先进的传感器技术与应用;光电器件与集成;微纳机电技术与应用;光电测试技术与系统;光电信息安全;光电成像与处理技术。

会议得到了国内外专家的一致好评,他们均认为参加此次会议,受益匪浅,同时对会议的组织十分满意,不少专家会后专程致电表示感谢。

本届学术会议与中国仪器仪表学会举办的多国仪器仪表展览结合,使参会代表有机会参观展览,获得最新产品和最新技术成果;同时,参展商有机会听取相应的学术报告,获得最新研究成果和最新技术信息,促进双方的发展。

